EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

54141587

PUBLICATION DATE

02-11-79

APPLICATION DATE

26-04-78

APPLICATION NUMBER

53049461

APPLICANT: TOSHIBA CORP:

INVENTOR:

SATO SHOZO:

INT.CL.

H01L 29/84 G01L 9/00

TITLE

PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR ABSOLUTE PRESSURE TRANSDUCER

ABSTRACT :

PURPOSE: To stabilize the vacuum degree in a vacuum chamber by connecting a getter pipe containing a vapor source to the vent pipe opening in diaphragm part and letting

getter film be deposited in the vent pipe.

CONSTITUTION: A thin-walled diaphragm 11a is formed on an N type Si substrate 11 and a P type diffusion resistance layer 13 is provided here, thence the substrate 11 is mounted to a fixing table 14. Next, a vent pipe 15 opening in the bottom of the diaphragm 11a is provided through the fixing table 14 and this is drawn out up to the outer side of a package member 7 through a hermetic seal part 16, thus constituting a pressure transducer 10. Next, a getter pipe 20 containing a heater 22 and a gas adsorbing getter 24 consisting of a vapor source 23 is prepared separately from this in a glass cylindrical body 21 and this is connected to the vent pipe 15 of the transducer 10. After with such constitution, the inside of the transducer 10 is put in a high vacuum, a getter film 26 of alkaline earth metals is deposited on the inside surface of the getter pipe 20 and pipe 15.

COPYRIGHT: (C) JPO

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54-141587

Int. Cl.²
H 01 L 29/84
G 01 L 9/00

識別記号 切日本分類 99(5) J 2

111 C 23

庁内整理番号 7357-5F

❸公開 昭和54年(1979)11月2日

7187—2 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

知半導体絶対圧力変換器の製造方法

②特 顧 昭

置昭53-49461

②出 願

昭53(1978) 4 月26日

⑫発 明 者 白水俊次

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内 ⑩発 明 者 佐藤正三

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 小宮幸一 外1名

朔 絀 書

発明の名称 半導体絶対圧力変換器の製造方法

2. 停許請求の範囲

拡散抵抗潜を形成した肉薄のダイヤフラムを有する圧力変換 番板を 偏えるとともにこの 基板の一方側面に対同して 真空室を形成した 半導体絶対圧力 変換器の製造工程 になるととも に上記 グッタ管を設け、上記 真空室内を排気するととも に上記 グッタを がかれるという イン はん できる はいた 工程を 異々 はった とを 特徴とする 半導体絶体圧力 変換器の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

この発明は単結晶半導体材料からなる起張体の ダイヤフラムを備え、このダイヤフラムの一方側 を真空室に形成して他方の側の圧力を真空に対す る圧力として検出する半導体絶対圧力変換器の製 造方法に関する。

近時半導体プレーナ技術の応用によりシリコン

又はゲルマニウム等の半導体単結晶番板の一部に 内部の超低ダイヤフラムを形成し、このダイヤフ ラムに感圧案子として拡散抵抗層を形成しこれの ピエソ抵抗効果を利用して圧力を検知するような ものが考えられている。

また、上記通気パイプ5にはハーメチックシー ル部6を介してパッケージ部材7を取付けている。 このパッケージ部材でにはハーメチックシール端子群 8 を設けており、これら端子群 8 をAu又はAd 等のポンデングワイヤ 9 により上記 拡放抵抗 間 3 に接続している。

従つて、かかる構成の半導体圧力変換器にあつてはダイヤフラム1aの1方側面に与えられる圧力P」に対し他方側面に通気パイプ 5 を通して圧力P』が与えられると、これら圧力P』P。の登によつてダイヤフラム1aが変形し、この変形歪に拡散抵抗層 3 が抵抗変化することからこの抵抗変化を上記ワイヤ 9 および端子群 8 を介して外部回路(図示せず)で検出するよりにしている。

ところで、このような半導体圧力変換器は真空 に対する絶対圧力を測定する所調絶对圧力変換器 として用いられることがある。

このような場合かかる半導体圧力変換器は一般には通気パイプ 5 を排気パイプとしてとの中を真空排気し対じ切つて真空室に形成し、圧力P₁を絶対圧力として求めるようにしている。

ところが、従来上記真空盆を得るには排気パイ

(3)

この発明はこのような事情に強みてなされたもので、真空国内の真空度を長期にわたつて安定して保持でき、これにより常に正確な絶対圧力の側定が期待できる半導体絶対圧力変換器の製造方法を提供することを目的とする。

以下、この発明の一実施例を図函に従い説明する。まず、第2図回に示すよりに明1図で述べたものと同様の半導体圧力変換過10を用意する。この場合かかる半導体圧力変換器10は第1図と同一部分には同符号に10番台の近字を付し、その説明を省略する。また、この半導体圧力変換器10と別

プの先端を真空排気系に接続し、排気後パイプ端 部を封じ切るだけの単純な方法がとられているた め真空保持という観点からみると全く信頼性を欠 くものであつた。

この点について従来のものに充分対策がなったれているい理由は絶対圧計化必要な異型とともなりにもある。 いたがけで死分で取り扱われる異型とは適当に掛けて死分で、例えば電子管で取り扱われる異型に対してある。 ひょうくとも 10⁻¹ maHg 以下であるが1 気に、例とは電子であるが1 気に、関われて必要な異型には精度を0.1 5 F.S で関るは、10⁻² maHg を0.76 maHg をできる。これにより市板のロータリーボンプでは、これにより市板のロータリーボンでは、これにより市板のロータリーボンでは、これで対域して対して対域して対して対域して対して対域して対して対域して対して対域して対して対域して対して対域して対して対域して対して、10⁻² maHg 程度の異型がで充分だと考えられて、

ところが、第1回で述べた半導体圧力変換器を 用いて検討したところ上述の唯単に排気パイプ5 の先端に排気系を破死し、排気後パイプ5を對じ

(4)

に第2図向に示すようなゲンタ管20を用意する。 とのゲンタ管20はガラス等の簡体21の内部にヒーター22と無発源23からなるガス吸着用ゲンタ24 を収容したものである。この場合ヒーター22はリードを簡体21より気管に導出している。また蒸発 源23にはBa等のアルカリ土類金属が主に用いられる。また、上配簡体21の一方端部には上配半導体 圧力変換器10の排気パイプ15先端に気管に連結するための連結部25を形成している。

そして、とのようなグッタ管20を第3図(a) に示すように上記連結師25を介して上記半導体圧力変換器10の排気パイプ15先端に気密に遅結する。しかる後、グッタ管20の他方端から排気ポンプを用いて英望排気を行なう。この場合上記排気パイプ15内つまり真空室内の真空度は目的とする船対圧計の側定精度によつて決まり、例えば1kp/cm² 用の絶対圧計で0.1 多 F.S の構成を必要とするときの最低真空度は760 知Hg × 0.1 多 = 0.76 m Hg であるが真空度は高過ぎても問題ないので寿命を延ばすために真空度を充分高くとることが望ましい。

特別取54-141587(3)

この状態で上記其空望内の真空度が充分高くなり例えば 10⁻¹ mmHg 以上になつたところでヒーター22にリードを通して 5~6 A 程度の電流を流す。すると、流発源23が加熱活性化され無発しゲッタ管20内部は勿輸圧力変換器10側の排気パイプ15の内壁、更にはダイヤフラム 11a 面までアルカル土 類金属のゲッタ被膜26として数 100~数 1000 Å の厚さで蒸溜される。その後、第 3 図(b)に示すように排気パイプ15の端部を按つて對じ切り、これにより半導体絶対圧力変換器を完成する。

しかして、このような工程を経ることにより圧力変換基板のダイヤフラムに对向する真空室内つまり排気パイプの内壁からダイヤフラムの内面にかけてアルカリ土類金銭のグツタ破膜を形成することができるので排気パイプの質疑からのアウトガスおよび幾留ガスを断えず政治する一種の排気ポンプの作用が得られる。これにより真空室内の真空度を長期にわたつて安定して保持できるので絶対圧計として長寿命化を図ることができ、加えて常に正確な絶対圧力の測定が期待できる。

(7)

6,16 …ハーメチックシール部、

7,17 … パッケージ部材、8,18 … 端子群9,19 … ポンデングワイヤ、10 … 圧力変換器20 … グッタ資、21 … 簡体、22 … ヒーター23 … 蒸発源、24 … ゲッタ、25 … 連結部26 … 破廢。

尚、上述では排気パイプ15の端部を封じ切るようにしたが、絶対圧力変換器として大杉化しても 問題ないときは排気パイプ15にグッタ管20を連結 したままで排気口潮部で封じ切りを行なつてもよい。こうすると、常時グッタ管20が連結している ので、舞台的に極めて長くすることができる。

その他との発明は上記與施例にのみ限定されず 要旨を変更しない範囲で適宜変形して実施できる。 以上述べたようにこの発明によれば真型室内の 真空度を長期にわたつて安定して保持でき、これ により常に正確な絶対圧力の測定が期待できる半 導体絶対圧力変換器の製造方法を提供できる。

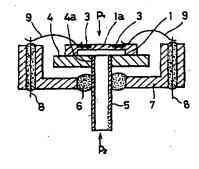
4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体圧力変換器の一例を示す 概略構成図、第2図回向はこの発明の一実施例に 用いられる半導体圧力変換器をよびケッタ管を夫 々示す概略図、第3図回向は同実施例を説明する ための機略構成図である。

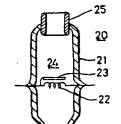
1,11 ··· 圧力変換基板、 1a,11a ··· ダイヤフラム 4,14 ··· 固定台、 5,15 ··· 通気(排気) パイプ

(8)

第1図



界 2 区



(b)

